

第10回工業触媒研究会フォーラム

主催 触媒学会工業触媒研究会
協賛 日本化学会、化学工学会、石油学会
日時 平成28年1月22日(金) 13時30分～18時
場所 (公社)日本化学会 化学会館ホール(〒101-8307) 東京都千代田区神田駿河台1-5
交通 JR中央線・総武線「御茶ノ水」駅下車徒歩3分あるいは東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅下車徒歩5分)

プログラム

1. 講演会 13時30分～18時

- 1) クラリアント社における触媒研究開発活動 (13:35-14:35)
武田 博嗣 氏 (クラリアント触媒)
- 2) 炭素膜の化学プロセス用途の研究開発状況 (14:35-15:35)
吉宗 美紀氏 (産業技術総合研究所)
- 3) 化学プロセスとしての電解法～水電解、食塩電解、芳香族の水素化などを例として (15:50-16:50)
光島 重徳先生 (横浜国立大学)
- 4) 将来の化学原料源選択と開発すべき技術 (16:50-17:50)
藤田 照典 氏 (三井化学)

2. 懇親会 18時～

会場：トラットリア レモン

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-5-5 レモン パートIIビル ・1F

参加申し込み方法 氏名、所属、連絡先を明記し、E-Mailで下記連絡先までお申し込みください。

参加費：主催/協賛学会個人・法人会員7,000円、非会員10,000円
触媒学会シニア会員、学生無料

懇親会費：3,000円

申込締切 平成28年1月15日(金)

申込・問合わせ先 産業技術総合研究所 難波 哲哉

E-Mail: tty-namba@aist.go.jp